ОПТИКА И СПЕКТРОСКОПИЯ, 2012, том 113, № 5, с. 571–575

НЕЛИНЕЙНАЯ И КВАНТОВАЯ ОПТИКА

УДК 535.4; 53.082.5; 681.7

ПРОХОЖДЕНИЕ СВЕТА ЧЕРЕЗ ОДНОМЕРНЫЙ ФОТОННЫЙ КРИСТАЛЛ С ДЕФЕКТНЫМ СЛОЕМ С РЕЗОНАНСНОЙ ДИСПЕРСИЕЙ

© 2012 г. С. Я. Ветров*, **, А. Ю. Авдеева*, Р. Г. Бикбаев*, И. В. Тимофеев*, **

*Сибирский федеральный университет, 660074 Красноярск, Россия **Институт физики им. Л.В. Киренского Сибирского отделения РАН, 660036 Красноярск, Россия E-mail: s.vetrov@inbox.ru, avdeeva-anastasiya@yandex.ru

Поступила в редакцию 12.03.2012 г.

Исследованы спектральные свойства одномерного фотонного кристалла, образованного двумя многослойными диэлектрическими зеркалами и нанокомпозитным слоем между ними в качестве дефекта структуры. Нанокомпозит состоит из серебряных наношаров, диспергированных в прозрачной матрице, и характеризуется эффективной резонансной диэлектрической проницаемостью. Изучено спектральное проявление расщепления дефектной моды для волн *s*-поляризации в зависимости от угла падения и концентрации наношаров. Установлены особенности спектра пропускания волн *s*- и *p*-поляризации при угле падения, равном углу Брюстера затравочного фотонного кристалла. Показано, в частности, что в области частот сплошного спектра пропускания волн *s*-поляризации возникает дополнительная запрещенная зона, обусловленная смешиванием резонансной моды с фотонными модами.

ВВЕДЕНИЕ

Фундаментальным свойством фотонных кристаллов (ФК) является локализация электромагнитных волн на дефектах структуры. В этом случае в запрещенных зонах (ЗЗ) ФК появляются дополнительные разрешенные уровни, соответствующие локализованным модам. Положением и коэффициентом пропускания дефектных мод можно эффективно управлять, варьируя геометрические и структурные параметры ФК. На основе ФК с дефектными модами созданы новые типы фотоннокристаллических волноводов [1], нанорезонаторы с высокой добротностью [2, 3] и низкопороговые лазеры [4], предложены способы повышения эффективности нелинейно-оптических процессов [5–7].

Интерес представляют композитные среды с наночастицами металлов при создании наноструктурированных металл-диэлектрических фотонных кристаллов и на их основе новых способов управления светом [8, 9]. Нанокомпозит, состоящий из металлических наночастиц, взвешенных в прозрачной матрице, характеризуется эффективной диэлектрической резонансной проницаемостью [10, 11], тогда как оптические характеристики исходных материалов резонансных особенностей не имеют. Положение резонанса, который лежит в видимой области спектра, зависит от диэлектрической проницаемости исходных материалов, концентрации и формы наночастиц. В случае волн *р*-поляризации в [12] исследованы особенности спектральных свойств одномерного фотонного кристалла с резонансным дефектным слоем нанокомпозита, состоящим из сферических наночастиц серебра, распределенных случайным образом в диэлектрической матрице.

В настоящей работе в отличие от [12] исследован спектр пропускания волн *s*-поляризации в рамках модели 1D ФК с резонансным дефектным слоем нанокомпозита. Изучены возможности управления величиной расщепления дефектной моды такого ФК изменением объемной доли наношаров в дефектном слое и вариацией угла падения. Выявлены особенности в спектре пропускания волн *s*- и *p*-поляризации при угле падения, равном углу Брюстера затравочного ФК.

ИСХОДНАЯ МОДЕЛЬ

Исследуемый ФК представляет собой конечную слоистую среду, состоящую из чередующихся слоев двух материалов со структурным дефектом решетки. В качестве дефектного слоя выбран слой нанокомпозита толщиной W_d , состоящий из металлических наношаров, диспергированных в прозрачной матрице. Дефектный слой внедрен между двумя одинаковыми сверхрешетками с элементарной ячейкой, состоящей из материалов а и b с толщинами слоев соответственно W_a и W_b . Слой нанокомпозита характеризуется эффективной диэлектрической проницаемостью нанокомпозита $\varepsilon_{mix}(\omega)$. Далее будем считать, что слева и справа рассматриваемая структура ограничена вакуумом и плоская монохроматическая световая волна падает на ФК-структуру под углом θ . Ди-



Рис. 1. Зависимости мнимой ($\varepsilon_{mix}^{"}(\omega)$, штриховая линия) и действительной ($\varepsilon_{mix}^{'}(\omega)$, сплошная линия) частей эффективной диэлектрической проницаемости ε_{mix} от нормированной частоты ω/ω_p . Фактор заполнения f = 0.01.

электрическая проницаемость ε_{mix} определяется формулой Максвелла-Гарнетта, широко применяемой при рассмотрении матричных сред, когда в материале матрицы диспергированы изолированные включения малой объемной доли [11, 13],

$$\varepsilon_{\rm mix} = \varepsilon_d \left[1 + \frac{f}{(1-f)/3 + \varepsilon_d/(\varepsilon_m - \varepsilon_d)} \right], \tag{1}$$

где f — фактор заполнения, т.е. доля наночастиц в матрице, ε_d и $\varepsilon_m(\omega)$ — диэлектрические проницаемости соответственно матрицы и металла, из которого изготовлены наночастицы, ω — частота излучения. Размер наночастиц значительно меньше длины волны и глубины проникновения поля в материал. Диэлектрическую проницаемость металла, из которого изготовлены наночастицы, найдем, используя приближение Друде

$$\varepsilon_m(\omega) = \varepsilon_0 - \frac{\omega_p^2}{\omega(\omega + i\gamma)},\tag{2}$$

где ε_0 — постоянная, учитывающая вклады межзонных переходов связанных электронов, ω_p плазменная частота, γ — величина, обратная времени релаксации электронов.

Функция $\varepsilon_{mix}(\omega)$ является комплексной:

$$\varepsilon_{\min}(\omega) = \varepsilon'_{\min}(\omega) + i\varepsilon''_{\min}(\omega). \tag{3}$$

Пренебрегая малым фактором γ^2 , находим положение резонансной частоты, зависящее от характеристик исходных материалов и концентрации диспергированной фазы *f*,

$$\omega_0 = \omega_p \sqrt{\frac{1-f}{3\varepsilon_d + (1-f)(\varepsilon_0 - \varepsilon_d)}}.$$
 (4)

В точке $\omega = \omega_0$ функция $\varepsilon'_{mix}(\omega)$ обращается в нуль, а $\varepsilon''_{mix}(\omega)$ принимает максимальное значение. Функция $\varepsilon'_{mix}(\omega)$ обращается в нуль и в точке

$$\omega_{1} = \omega_{p} \sqrt{\frac{1+2f}{\left(\varepsilon_{0}+2\varepsilon_{d}+2f\left(\varepsilon_{0}-\varepsilon_{d}\right)\right)}}.$$
(5)

На промежутке $[\omega_0, \omega_1] \epsilon'_{mix}(\omega) < 0$, т.е. в этой области частот нанокомпозит подобен металлу.

Диэлектрический слой нанокомпозита толщиной $W_d = 130$ нм состоит из серебряных наношаров, взвешенных в прозрачном оптическом стекле. Для серебра $\varepsilon_0 = 5.00$, $\omega_p = 9$ эВ, $\gamma = 0.02$ эВ, для стекла $\varepsilon_d = 2.56$. На рис. 1 представлены частотные зависимости вещественной и мнимой частей диэлектрической проницаемости, вычисленные по формуле (1) для фактора заполнения f = 0.01.

С ростом объемной концентрации наношаров *f* частота ω_0 (4), соответствующая резонансу в дефектном слое, смещается в низкочастотную область, при этом полуширина резонансной кривой $\varepsilon_{mix}^{"}(\omega)$ изменяется незначительно, существенно модифицируется кривая $\varepsilon_{mix}^{'}(\omega)$, увеличивается область частот, для которых $\varepsilon_{mix}^{'}(\omega) < 0$.

РЕЗУЛЬТАТЫ ЧИСЛЕННОГО АНАЛИЗА

Спектры пропускания волн, распространяющихся в плоскости *хz* ФК с нанодефектом исследуем, как и в [12], методом матрицы переноса [14]. В качестве материалов чередующихся слоев ФК рассматриваем двуокись циркония (ZrO₂) с диэлектрической проницаемостью $\varepsilon_a = 4.16$ и двуокись кремния (SiO₂) с диэлектрической проницаемостью $\varepsilon_b = 2.10$. Толщины слоев соответственно $W_a = 50$ нм и $W_b = 74$ нм. Излучение падает на ФК из внешней среды с диэлектрической проницаемостью $\varepsilon_{ex} = 1$.

На рис. 2 представлен спектр пропускания при нормальном падении света на ФК, состоящий из N = 19 слоев, включая дефектный слой. При факторе заполнения f = 0 получается затравочный ФК, в котором диссипация отсутствует. Из рисунка видно, что затравочный ФК практически прозрачен для излучения с частотой, совпадающей с частотой дефектной моды ω_d , расположенной вблизи центра первой 33. 33 располагается в диапазоне длин волн от 355 до 470 нм. На этом же рисунке для f = 0.01 иллюстрируется эффект расщепления дефектной моды, возникающий когда резонансная частота нанокомпозита ω₀ совпадает с частотой дефектной моды ω_d . Величина расщепления $\Delta\lambda \approx 34$ нм. К расщеплению частоты дефектной моды приводит резонансная ситуация, которая возникает при совмещении частоты нанокомпозита ω₀ с частотой дефектной моды ω_d.

ОПТИКА И СПЕКТРОСКОПИЯ том 113 № 5 2012



Рис. 2. Частотная зависимость коэффициента пропускания волн *s*-типа при нормальном падении света на образец с дефектом структуры. Фактор заполнения f = 0 (сплошная линия), f = 0.01 (штриховая линия). ФК состоит из 19 слоев: $(ab)^9 d(ba)^9$, $\varepsilon_a = 4.16$, $W_a =$ = 50 нм, $\varepsilon_b = 2.10$, $W_b = 74$ нм, $W_d = 130$ нм. При f = 0 $\varepsilon_{mix} = \varepsilon_d = 2.56$. Свет падает на ФК из среды с диэлектрической проницаемостью $\varepsilon_{ex} = 1$.

При увеличении *f* от значения 0.01 до 0.1 расщепление возрастает в 3 раза и равно 101 нм.

На рис. 3 приведены характерная угловая и частотная зависимости коэффициента пропускания волн s- и p-типов для случая, когда фактор f = 0.01. Из рисунка видно, что для волн *s*-поляризации с ростом в увеличивается расщепление дефектной моды. Кроме того, увеличение угла падения приводит в соответствии с условием Брегга к высокочастотному сдвигу границ запрещенной зоны. Частоты двух дефектных мод в 33 смещаются в сторону высоких частот. Такое поведение частот можно понять, если представить дефектную моду ФК структуры в виде стоячей волны, возникающей в результате отражения от стенок резонатора, образуемого нанодефектом с толщиной W_d . Если к тому же пренебречь частотной зависимостью показателя преломления в области положения пиков пропускания, тогда условие резонанса имеет вид $\lambda = 2W_d \sqrt{n^2 - \sin^2 \theta}$, где $n - э \phi \phi$ ективный показатель преломления. Следовательно, с увеличением угла падения θ частоты мод сдвигаются в высокочастотную область, что и наблюдается при численном моделировании. Пропускание в максимумах дефектных мод с увеличением расстройки между резонансной частотой нанокомпозита и частотой дефектной моды $\Delta \omega = \omega_d - \omega_0$ существенно меняется, и при больших углах в 33 остается один высокочастотный пик, соответствующий исходной дефектной моде. Коэффициенты пропускания для волн s- и р-типов в максимуме высокочастотного пика существенно отличаются при больших углах падения. Так, при $\theta = 40^{\circ}$ пропускание в максимуме высокочастотного пика для волн *р*-типа в 1.5 раза



Рис. 3. Угловая и частотная зависимости коэффициентов пропускания ФК для волн *s*-поляризации (а) и *p*-поляризации (б). Фактор заполнения f = 0.01.

больше пропускания для волн *s*-типа. Это обусловлено тем, что, несмотря на отсутствие угла Брюстера для исследуемой Φ K структуры, при котором френелевское отражение волн *p*-типа на границах раздела исчезает, прослеживается тенденция возрастания коэффициента отражения для волн *s*-поляризации и уменьшение отражения для волн *p*-поляризации с увеличением угла падения (рис. 3а).

Зависимости расщепления от фактора заполнения и угла падения приведены на рис. 4 для волн *s*-поляризации в сравнении с волнами *p*-поляризации. Как и следовало ожидать, при малых углах падения расщепление для волн *s*- и *p*-типов практически совпадает. При увеличении θ расщепление для волн *s*- и *p*-поляризации различается. Большее расщепление дефектной моды для волн *s*-поляризации обусловлено, видимо, тем, что при увеличении угла падения для волн *s*-типа наблюдается большее уширение запрещенной зоны.

Угол Брюстера $\theta_{\rm b} = \arctan(n_a/n_b)$ существует для затравочного ФК, если свет падает на ФК не из вакуума, а из среды с диэлектрической проницаемостью $\varepsilon_{\rm ex} = \varepsilon_b$. Спектр пропускания для рас-



Рис. 4. Зависимости расщепления дефектной моды $\Delta\lambda$ от угла падения θ при факторе заполнения f = 0.01 (а) и от фактора заполнения f при угле падения $\theta = 0$ (б), сплошные и штриховые линии для волн *p*- и *s*-поляризации соответственно.

сматриваемой ΦK структуры с $\theta_{\rm b} = 54.6^{\circ}$ представлен на рис. 5а. Из рисунка видно, что в спекпропускания возникают практически тре совпадающие по положению дополнительные запрещенные зоны для волн s- и p-поляризации. Запрещенная зона для волн *s*-поляризации возникает в сплошном спектре пропускания и обусловлена смешиванием резонансной моды нанокомпозитного дефектного слоя с фотонными модами. Для волн р-типа с поляризацией в плоскости падения формируется узкая 33, ширина которой определяется областью частот, лежащих вблизи резонансной частоты ω_0 , соответствующей максимуму $\epsilon''_{mix}(\omega)$ (рис. 1); вне этой 33 коэффициент пропускания равен 1.

На рис. 56 приведен для примера спектр пропускания для волн *s*-поляризации для угла падения заметно меньше угла Брюстера, когда резонансная частота ω_0 оказывается вблизи низкочастотной границы запрещенной зоны. Смешивание резонансной моды с фотонными модами приводит к эффекту расщепления запрещенной зоны, т.е. в 33 появляется дополнитель-



Рис. 5. Спектр пропускания ФК для различных углов падения. а – угол Брюстера $\theta_{\rm B} = 54.6^{\circ}$, сплошная и штриховая линии соответственно для волн *s*- и *p*-поляризации, $\delta - \theta = 49.5^{\circ}$. f = 0.01, *s*-поляризация. Свет падает на ФК из среды с диэлектрической проницаемостью $\varepsilon_{\rm ex} = \varepsilon_b$.

ная полоса пропускания шириной 12.17 нм, что на 2.50 нм больше ширины полосы поглощения нанокомпозита.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Изучены спектры пропускания световых волн s-поляризации одномерного фотонного кристалла с резонансным дефектным слоем нанокомпозита. Выявленные особенности в спектрах обусловлены прежде всего резонансным характером эффективной диэлектрической проницаемости нанокомпозита и ее существенной зависимостью от концентрации серебряных наношаров в диэлектрической матрице. Показано, что расщепление дефектной моды весьма чувствительно к концентрации наночастиц и может достигать 100 нм. Установлено, что при заданном факторе заполнения f угловые зависимости спектров пропускания для волн s- и p-поляризации существенно различаются. Показано также, что при угле падения, равном углу Брюстера затравочного ФК, в спектре пропускания волн s- и p-поляризации

возникает дополнительная запрещенная зона. Положение и наличие такой зоны определяются положением резонансной частоты в спектре пропускания. Показана также возможность эффективного управления спектром ΦK путем изменения угла падения. При заданном значении фактора заполнения f существуют углы падения, при которых возникает качественное изменение в спектре пропускания волн *s*-поляризации ΦK – появляется дополнительная полоса пропускания.

Таким образом, продемонстрированы новые возможности управления спектральными и оптическими свойствами 1D ФК с резонансным дефектным слоем посредством изменения концентрации наношаров и вариации угла падения.

Работа выполнена при поддержке грантов: НШ-7810.2010.3; РНП.2.1.1.3455; № 27.1 и № 3.9.1 РАН; № 5 и № 144 СО РАН; г/к 02.740.11.0220 по ФЦП "Научные и научно-педагогические кадры инновационной России".

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Желтиков А.М. // УФН. 2000. Т. 170. Р. 1203.

- Liang G., Han P., Wong H. // Opt. Lett. 2004. T. 29. P. 192.
- Vuckovic J., Lončar M., Mabuchi H., Scherer A. // Phys. Rev. E. 2001. V. 65. P. 016608.
- 4. Painter O., Lee R.K., Scherer A., Yariv A., O' Brien J.D., Dapkus P.D. et al. // Science. 1999. V. 284 (5421). P. 1819–1822.
- Shi B., Jeang Z.M., Zhon X.F., Wang X. // J. Appl. Phys. 2002. V. 91. P. 6769.
- Долгова Т.В., Майдыковский А.И., Мартемьянов М.Г. и др. // Письма в ЖЭТФ. 2001. V. 73. Р. 8.
- 7. Soljačić T.M., Joannopoloulos J.D. // Nature Materials. 2004. V. 3. P. 211.
- Тиходеев С.Г., Гиппиус Н.А. // УФН. 2009. V. 179. № 9. Р. 1003.
- 9. Дьяченко П.Н., Микляев Ю.В. // Компьютерная оптика. 2007. Т. 31. № 1. С. 31.
- Ораевский А.Н., Проценко И.Е. // Письма в ЖЭТФ. 2000. V. 72. Р. 641.
- 11. *Maxwell-Garnett J.C.* // Philos. Trans. Roy. Soc. London, 1904. V. 203. P. 385.
- 12. Ветров С.Я., Авдеева А.Ю., Тимофеев И.В. // ЖЭТФ. 2011. Т. 140. В. 5. С. 871–878.
- Головань Л.А., Тимошенко В.Ю., Кашкаров П.К. // УФН. 2007. Т. 177. № 6. С. 619–638.
- 14. Yeh P. // J. Opt. Soc. Am. 1979. V. 69. P. 742.